# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-213974

(43) Date of publication of application: 22.09.1986

(51)Int.CI.

G06F 15/70

(21)Application number: 60-053367

(71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO

LTD

(22)Date of filing:

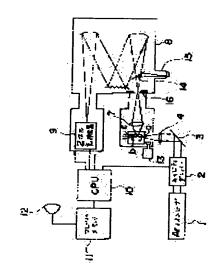
19.03.1985

(72)Inventor: MORIYA KAZUO

## (54) LIGHT SCATTERING IMAGE ANALYZING DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To precisely analyze the minute structure of an object to be detected by providing a means for detecting the brightness of only fluorescence. CONSTITUTION: A luminous flux emitted from a laser oscillator 1 is opened and closed at a predetermined cycle by a cavity damper 2. The luminous flux passing through the cavity damper 2 is made incident on a sample 5 from a side surface through a mirror 3, and a lens 4. The incident luminous flux transmits the sample 5. In the process, the scattered light is guided into a spectroscope 8 as a linear image along an optical axis through a lens and a slit 16 disposed upward of the sample 5. In the spectroscope 8, the linear image is horizontally expanded at every wave length zone and projected on a two-dimensional detector 9. At that time, the output of the two dimensional detector 9 when the luminous flux is interrupted by the cavity damper 2 is inspected and the rays of light having a wave length detected at this time is judged to be a fluorescence and



the brightness of the fluorescence is measured to obtain the attenuating curved line of the fluorescence. From this attenuating curve, the fluorescent component transmitting through the luminous flux is imagined.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## <sup>10</sup> 公開特許公報(A)

昭61 - 213974

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)9月22日

G 06 F 15/70

6615-5B

未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

光散乱画像解析装置

創特 願 昭60-53367

22出 願 昭60(1985) 3月19日

個路 明 者 の出 願 人 守矢

三井金属鉱業株式会社

上尾市谷津2丁目4番5号 小川第2ビル201号 東京都中央区日本橋室町2丁目1番地1

20代 理 弁理士 伊東 辰雄 外1名

· 1. 発明の名称

光散乱画像解析装置

#### 2. 特許請求の範囲

- 1. 被検物体に対して該被検物体を透過する所 定の怪の光束を間欠的に照射するパルス光束照射 手段と、該光束の光軸と交叉する方向を観察光軸 として該光束により被検物体内で発生する散乱光 および螢光からなる観察光を画像情報として検出 する画像情報検出手段とを具備する光散乱画像解 析装置であって、上記パルス光束の体止期間中の 観察光の残光成分に基づき上記パルス光束出射期 間中の螢光成分量を算出する螢光分検出手段と、 上記観察光から上記受光成分量を除去する螢光分 分離手段を設けたことを特徴とする光飲乱面像解 折装置。
- 2. 前配函做情報検出手段が、前記観察光を各 被長帯成分に分光する分光手段を有する特許請求 の範囲第1項記載の光散乱調整解析装置。
  - 3. 前記 螢光分検出手段が、前記分光手段から

らの出力より波長別に前記残光成分を検出するも のである特許請求の範囲第2項記載の光散乱画像 保机装置。 、

4. 前記螢光検出手段が、前記残光成分を前記 光東体止後の所定時間ごとに検出して前記螢光成 分の減衰特性を関数で近似し、次いで、この関数 に光束休止前の時間を間挿して前記照射期間中の **螢光成分量を挿出するものである特許請求の範囲** 第1、2または3項記載の光散乱画像解析装置。 3 . 発明の詳報な説明

#### [発明の分野]

本発明は、物体内の微額な構造または組成等を 散乱光または養光を利用して解析するための装置 に関する。

## [ 従来の技術]

従来、この種の光散乱画像解析装置として、被 検物体に対して前記被検物体を透過する所定の提 の光東を照射し、前記光東の光軸と交叉する方向 を観察光軸とすると共にその観察光軸内に分光手 段を設け、被検物体内の前配光束による散乱光の。 うち特定被長の光のみ抽出してこれを画像情報と して得るようにしたものが知られている(特別昭 54-109488号公银参照)。

被検物体内を透過する光束による散乱光は、被 検物体が結晶体であれば、光東透過部分における 結晶構造の影響を受け、例えば屈折率変動、□□ イダル粒子の混在、格子欠陥、結晶の方位性不均 ーなどがあれば、均質結晶には見られない散乱を 呈する。上記装置は、この散乱光を検出して解析 し、被検物体内の結晶構造等を知ろうとするもの である。

また、散乱光には、照射光束と同一周波数の弾 性散乱光と、周波数が遊移するラマン散乱光やブ リルアン散乱光があり、これら各種の散乱光の輝 度や周波数変化量は、その散乱光が発生した点の 状況をそれぞれ異なる面から表わしている。例え は、ラマン散乱は結晶の格子振動に対応する周波 数変化をともなうので、散乱光の分光特性からう マン散乱光のピーク波長のずれや光畳の増減を検 査すれば、結晶の格子欠陥や不頼物濃度について

- 3 --

#### [発明の目的]

本発明は、上述の従来形における問題点に鑑み てなされたもので、贅光と散乱光とを、たとえこ れらが同一波長帯にあっても分離可能な光散乱面 像解析装置を提供することを目的とする。

### 〔発明の概要〕

本発明は、散乱光が光東照射時のみ発生するの に対し、螢光は光東照射を停止した後もある時間 かかって鍼嚢することに着目して完成されたもの で、光束を断続的に照射し、光束の休止期間の根 察光を螢光として検出し、この螢光の輝度に基づ いて上記休止期間前の光東照射中における螢光成 分を算出し、光東風射中の観察光よりこの螢光成 分を差し引いて散乱光成分を得るものである。

#### [実施例の説明]

以下、関面を用いて本発明の実施例を説明する。 第1回は、本発明の一実施例に係る光散乱画像 解析護膣の構成を示す。同図において、1は連続 光を出射するレーザ発振器、2はレーザ発振器1 からの光を所定の周期で断続するキャピティダン

の情報を定量的に得ることができる。また、プリ ルアン散乱は結晶格子の熟版動を反映しており、 ラマン散乱と間様に格子欠陥や含有不純物に関す る情報を表わしている。

したがって、上記装置においては、散乱光の種 類ことに周波数が異なることに着目して分光手の を用いて特定の散乱光を検出し、より正確な解析 を行なおうとしている。 ・

ところで、被検物体に光束を透過させると、被 検物体からは上記の各種散乱光とともに發光が発 生することがあり、これらの螢光と散乱光とは合 成されて観察光軸に入射する(以下、この入射光 を観察光という)。そして、この螢光と散乱光の 波長が分光手段の同一波長帯にある協合、これら の受光と散乱光は上配分光手段では分離できない。 すなわち、上記従来装置においては、螢光の波長 および輝度によっては、各散乱光の輝度や波長の **測定精度が悪くなり、したがって被検物体の微期** な構造および組成等の結晶解析が不正確となった り、解析不可能となるおそれがあった。

- 4 -

パ(光東遮断器)、3はミラー、4は集光レンズ、 5は試料、6は試料軟體台、7は試料5からの観 **緊光を集光するレンズ、8は干渉形分光器である。** 9 はゲート付イメージインテンシファイア等の数 像管やCCD等の固体機像素子または2次元受光 素子アレイ等の2次元光検出器である。10はCP Uで、この装置全体の動作を制御するとともに2 次元光検出器9の出力を画像情報として演算処理 により試料5の新層像を画像化する。11はフレー ムメモリ、12はCRT等のディスプレイである。 この装置においては、2次元光検出器9上に投影 される像(分光像)をそのまま画像としてディス プレイ12に表示することも可能である。

第2図は、上記分光像のディスプレイ12への表 示例を示す。同図において、水平方向の位置が波 長を表わし、垂直方向の位置は試料5内の透過光 東光軸上の位置を表わす。例えば、機線a.b. Cがそれぞれ第1図の試料5上の点a, b, cに 対応する。つまり、試料5内を透過する光束上の 1 点からの観察光は分光器8により水平方向に思 開され、観察光が連続スペクトラム光であれば水平方向の直線として2次元検出器9上に投影される。

第1図に戻って、13は試料数図台6を水平方向に駆動するパルスモータで、これにより、試料5 を移動して試料5の所望の断面を光束によりできるさせることができる。14は観察光の一部を目視観察用のスコープ15に分配するためのパーフミーである。スコープ15では、試料5の透過光にはができる。

- 7 -

リ11に記憶し、この記憶した面像をディスプレイ 12に表示する。また、試料を図面垂底方向に移動 させながら上配画像情報を取り込めば、垂直方向 の断面固線を得て表示することもできる。また、 この画像情報から、試料内5の所望の点、線、断 面または試料全体等所望部分における散乱光の被 長特性を得ることもできる。

つまり、分光器8の射出口は、第2図に示すように結晶内のレーザピームが透過した位置と数段 軸になっている。したがって、特定の変長例えば ス:、 ス 2 についてのみ測光し、結晶を移動していくと、結晶内の分光像が得られる。また、この 舞定により、3次元的な欠陥の位置情報と数長特 性が得られる。

次に、数乱光と受光の弦長帯とが同一である場合について説明する。試料 5 に光束を入削すると、試料 5 からは、非線形光、透過光、 發光および数乱光が出射される。非線形光は、 波長が透過光の1/2 または 1/3 の光であり、分光手段により容易に分離することができる。また、透過光は光

- 8 -

東の光軸と交叉する方向を観察光輪とすれば、これも分離は容易である。しかし、螢光は、上述のように彼長が散乱光の彼長と輝めて近似している場合がある。この場合、螢光と散乱光とは分光手段によっては分離し得ない。

の中でもラマン飲乱およびプリルアン散乱の測定 に都合がよい。

これらの動作は、第1図の装置においてはCPU10の制御の下に行なわれる。また、上記留光成分の憩定は、上記第3図を参照して説明すると、この減衰曲線を時間0個に延長することによって光東透過中の時間t0における愛光成分を求める。CPU10の動作としては、例えば上記頻改等で近似し、次にこの関数に時間t0を代入すればこの時間t0の優光成分を得ることができる。

-11-

象を示すグラフである。

1: レーザ発援器、2: キャピティダンパ、 5: 試料、8: 分光器、9: 2 次元光検出器、 10: C P U、12: ディスプレイ。

> 特許出類人 三并金属鉱業株式会社 代理人 弁理士 伊東辰雄 · 代理人 弁 中立 伊東哲也

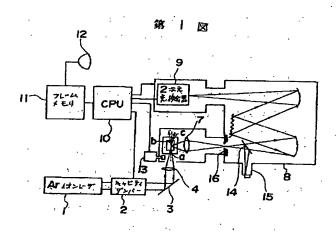
強度を測定することにより、第5図に示すような発光強度のファティーグ現象を観測することも可能である。これらの曲線像も上記断面像と同様にディスプレイ12に表示することが可能である。
【発明の効果】

このように本発明によると、光散 出面像解析を固において、 徴光の みの輝度を分離して 散乱に伴なる を分離して 改乱 光 で なる を 後出 し ことが可能とび 受性 皮 で で まいか は 見 と が で き る ことが で き る ように な 彼 物 体内の 微 報 な あるように な か に 解析することが できるように なった

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例に係る光散乱画像解析装置の概略構成図、第2図は第1 図の装置の分光器出射口から2次元光検出器へ投影される像の説明図、第3 図は第1 図の装置の時分割分光動作における信号の関係を示すグラフ、第4 図は登光寿命像の図、第5 図は発光強度のファティーク現

- 12-



第 2 图

-13--

17. 经基础的基础设置。

